مشخصهٔ غیرخطی جریان-ولتاژ یک دیواره مغناطیسی ۲۳ رادیان در نانوسیمهای نیمرسانای فرومغناطیسی نوع p

وحيد فلاحي*، رضا عبدىقلعه، رضا آقبلاغي

گروه فیزیک و مهندسی اپتیک و لیزر، دانشکده علوم پایه، دانشگاه بناب، ۱۱۱۱۵۵۱۱۵۵، بناب، آذربایجان شرقی، ایران دریافت: ۱۳۹۵/۱/۲۷ ویرایش نهایی: ۱۳۹۵/۰۸/۱۵ یذیرش: ۱۳۹۵/۱۲/۳

چکیدہ

در مقالهٔ حاضر، مشخصهٔ جریان-ولتاژ یک دیوارهٔ مغناطیسی ۲۳ رادیان ایجاد شده در میان دو نانوسیم از جنس نیمرسانای مغناطیسی نوع p با قطبش اسپینی بسیار بالا در دمای معین T مطالعه و بررسی شده است. در این راستا، احتمال عبور و بازتاب حاملها از دیوارهٔ ۲۳ رادیان با حل معادلات جفت شدهٔ شرودینگر برای مؤلفههای تابع موج اسپینی با اسپین بالا و پائین تعیین شده و چگالی جریان بار و چگالی جریان اسپینی برحسب آنها بهدست آمده است. در مطالعهٔ رفتار اسپین-دیودی دیواره مغناطیسی نشان داده شده است که آستانهٔ ولتاژ شروع به کار دیود با عریض تر شدن دیواره افزایش مییابد. همچنین، وابستگی غیرخطی قطبش اسپین به ولتاژ اعمالی به منظور کاربرد در ترانزیستورهای اسپینی تعیین گردیده است.

كليدواژگان: نانوسيم فرومغناطيسي، ديواره مغناطيسي، مشخصه جريان-ولتاژ، قطبش اسپيني

مقدمه

پیشرفتهای اخیر در زمینهٔ مگنتوالکترونیک از جمله ادوات 'GMR [۲و۱] و 'MTJ [۵-۳] چشمانداز جدیدی را برای قطعات اسپینترونیکی مانند حافظههای مغناطیسی، حسگرها و ذخیرهسازی دادهها گشوده است [۹-۲]. مطالعات گستردهٔ اخیر در زمینه دستیابی به قطبش اسپینی ۱۰۰٪ به منظور بهبود عملکرد چنین قطعاتی نشانگر اهمیت بررسی آنها از نظر صنعتی است [۱۰]. بلوکه شدن اسپینهای اقلیت با انرژی فرمی کمتر از انرژی تبادلی در حین عبور از نیمرساناهای مغناطیسی رقیق ('DMS)، آنها را به یک کاندیدای

مناسب برای رسیدن به قطبش نزدیک به ۱۰۰٪ بدل کرده است [۱۳–۱۱].

در بطن تمامی ادوات اسپینترونیکی، اتصالات مغناطیسی (یا دیوارههای مغناطیسی)، ناحیهای با مغناطش ناهمراستا که دو حوزهٔ مغناطیسی با مغناطش متفاوت را به یکدیگر متصل میکند، نقش مؤثری را در ترابرد اسپینی ایفا میکند. پیشرفتهای صورت گرفته در نانوتکنولوژی این امکان را فراهم ساخته تا دانشمندان بتوانند دو الکترود فرومغناطیسی را به طور هندسی تا مرز اتمی از همدیگر جدا سازند. این گونه نانواتصالات که دارای مغناطش ناهمراستا میباشند، حد نهایی برای کوچکسازی ادوات اسپینترونیکی بوده و علاقهمندی بسیاری در بین دانشمندان ایجاد کرده است

^{*} نويسندهٔ مسئول: v.fallahi@bonabu.ac.ir

¹ Giant Magneto-Resistance

² Magnetic Tunnel Junction

³ Diluted Magnetic Semiconductor

الحال). به عنوان مثال، ديوارهٔ مغناطيسی π راديان که [14–1۷]. از اتصال دو نانوسیم با مغناطش پادموازی تشکیل مي شود، مي تواند به عنوان يک ديود اسپيني عمل کند که در آن دو نانوسیم با مغناطش پادموازی همانند لایه p و n در دیود n-p بوده و دیواره مغناطیسی π رادیان نقش لايهٔ تهی اسپينی را ايفا میکند. همچنين، يک ساختار مغناطیسی با دو دیواره مغناطیسی π رادیان می تواند بهعنوان یک ترانزیستور اسپینی بهکار گرفته شود [۲۰-۱۸]. در شق دیگر، دیوارههای مغناطیسی ۲π رادیان یکی از حالتهایی است که می تواند در محل اتصال دو نانوسيم با مغناطش هم جهت شکل گيرد [٢٣-٢١]. این نوع دیوارهها به مثابه یک قطعه اسپینترونیکی سه لايه با مغناطش غيرهمراستا در لايهٔ مياني عمل ميكنند، که با اعمال تغییر در مغناطش لایهٔ میانی می توانند ظرفيت تبديل شدن به يک ترانزيستور اسييني تکقطبي را داشته باشند.



شکل۱. دیاگرام انرژی اسپینی یک دیواره مغناطیسی ۲π رادیان بایاس شده (V_{EB} < 0 (V_{CB}).

همانطور که در شکل۱ دیده می شود، دیواره مغناطیسی ۲۳ رادیان می تواند در حالت بایاس شده به مانند یک ترانزیستور اسپینی تکقطبی عمل کند. بهعبارت دیگر نانوسیم چپ و راست بهترتیب امیتر (E) و کلکتور (C) ترانزیستور بوده و ناحیهٔ دیواره مغناطیسی همان بیس (B) ترانزیستور محسوب می شود. در این حالت، تنها حامل های با اسپین بالا از طریق تونلزنی می توانند از سد پتانسیل انرژی تبادلی عبور کرده و جریان بار و جریان اسپینی تولید کنند. هدف از این مقاله، مشخصهیابی رفتار غیرخطی نمودار جریان–ولتاژ یک دیواره مغناطیسی ۲π رادیان واقع در میان دو نانوسیم از جنس نیمرسانای مغناطیسی نوع p با قطبش اسپینی بسیار بالا است. موضوع اصلی در اینجا، تونلزنی حاملهای اکثریت از سد پتانسیل تحميل شده توسط ديوارهٔ مغناطيسي است که منجر به رفتار غیرخطی در ترانزیستور اسپینی می شود. در اینجا فرض شده است که حرکت حامل ها از درون دیواره مغناطیسی کاملاً بهطور بالیستیک صورت می گیرد، و در نهایت یک رابطهٔ تحلیلی برای جریان الکتریکی و اسپینی برحسب تابعی از اختلاف پتانسیل اعمال شده، پهنای دیوارهٔ مغناطیسی، و دما بهدست می آید.



شکل۲.طرحواره از دیوارهٔ مغناطیسی ۲۳ رادیان به پهنای d واقع در میان دو نانوسیم از جنس نیمرسانای مغناطیسی نوع q.

مبانی نظری

یک نانوسیم از جنس نیمرسانای فرومغناطیسی نوع p که شامل یک دیوارهٔ مغناطیسی π رادیان به پهنای d است، در نظر گرفته میشود. همان طور که در شکل ۲ نشان داده شده است، گشتاورهای مغناطیسی موضعی تحت زاویه $\left[\left(\frac{\pi^2 z}{2d}\right) + 1\right]^{1-2} \cos 2 = (z)$ در بازهٔ مکانی $\infty \ge z \ge \infty$ در صفحهٔ دیوارهٔ مغناطیسی چرخیده، به طوری که پس از طی یک طول دیواره به حالت اولیه خود باز می گردند. هامیلتونی یک حامل منفرد (حفره) در تقریب جرم مؤثر توسط رابطهٔ زیر داده می شود:

$$\mathcal{H} = rac{p_z^2}{2m^*} - \Delta_{ex} \widehat{\sigma} \cdot m(z)$$
 ۱
که در آن Δ_{ex} قدرت برهمکنش تبادلی، $\widehat{\sigma}$ عملگر
 $m(z) = 0$ قدرت برهمکنش تبادلی، σ عملگر
 $m(z) = 0$ بردسهای پائولی و $m(z) = 0$ ($m(z)$, $m(z)$)
مناطش موضعی را نشان میدهند.

معادلات جفت شدهٔ شرودینگر برای مؤلفههای تابع موج اسپینی با اسپین بالا و پائین توسط روابط زیر داده میشوند:

$$\begin{pmatrix} -\frac{\hbar^2}{2m^*} \frac{d^2}{dz^2} - \epsilon_F - \Delta_{ex} \cos \theta(z) \end{pmatrix} \Phi^{\uparrow}(z) = \Delta_{ex} \sin \theta(z) \Phi^{\downarrow}(z) \quad (\text{i.i.r}) \begin{pmatrix} -\frac{\hbar^2}{2m^*} \frac{d^2}{dz^2} - \epsilon_F + \Delta_{ex} \cos \theta(z) \end{pmatrix} \Phi^{\downarrow}(z) = \Delta_{ex} \sin \theta(z) \Phi^{\uparrow}(z) \quad (\text{...r})$$

این معادلات را می توان با گسسته سازی فضا و استفاده از رهیافت ماتریس انتقال حل کرد. در این رهیافت، فرض می شود که مغناطش در هر المان فضایی کاملاً هم راستا بوده و حالت هایی اسپینی با چرخش مغناطش، به طوری که گشتاور مغناطیسی هم راستا با محور کوانتش اسپینی گردد، تعیین می شوند. اما این فرض در دیواره های مغناطیسی بسیار باریک ممکن نیست، مگر اینکه ابعاد المان فضایی بسیار کوچک انتخاب شود که این خود مستلزم بالا رفتن زمان انجام

محاسبات است. در عوض، در اینجا الگوریتمی معرفی میشود که بر پایهٔ حل معادلات دیفرانسیلی با شرایط مرزى استوار است. حالتهای اسپینی را در فواصل دور از مرزهای دیواره مغناطیسی در دو پایانه چپ (L) و راست (\mathcal{R}) می توان بهصورت زير نوشت: $\Psi_{k,\mathcal{L}}(z) = I^{\uparrow} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} e^{ik^{\uparrow}z} + I^{\downarrow} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} e^{ik^{\downarrow}z}$ $+r^{\uparrow} \begin{pmatrix} 1\\ 0 \end{pmatrix} e^{-ik^{\uparrow}z}$ $+r^{\downarrow}\begin{pmatrix}0\\1\end{pmatrix}e^{-ik^{\downarrow}z}$ (۳.الف) $\Psi_{k,\mathcal{R}}(z) = t^{\uparrow} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} e^{ik^{\uparrow}z}$ $+ t^{\downarrow} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} e^{ik^{\downarrow}z}$ (۳. س) که در آن $\hbar k^{\uparrow(\downarrow)} = \sqrt{2m^*(\epsilon_F \pm \Delta_{ex})}$ بردار موج طولی در سطح تراز فرمی برای اسپین های فرودی بالا و $\Psi_{k, \mathcal{L}}(z)$ و پایین (I^{\downarrow}) است. حالتهای اسپینی $\Psi_{k, \mathcal{L}}(z)$ و نشان دهندهٔ توابع موج فرودی غیرقطبیدهای $\Psi_{k,\mathcal{R}}(z)$ هستند که از $\infty = -\infty$ بهطرف راست (\mathcal{R}) آمده و بهطور جزئی در دو کانال اسپینی بازتاب و عبور پیدا r^{\uparrow} می کنند. ضرایب t^{\uparrow} و t^{\downarrow} دامنه های عبور و ضرایب و r^{\downarrow} دامنه های بازتاب را در دو کانال اسپینی مشخص مىكنند. بەمنظور محاسبة ضرايب عبور، ابتدا امواج فرودی با اسپین بالا و سپس امواج فرودی با اسپین خالص پایین در نظر گرفته می شود و در هر حالت مسئله بهطور جداگانه حل می گردد. تابع موج پراکندگی در ناحیهٔ پراکندهساز و اطراف آن را می توان با حل معادلات دیفرانسیلی معمولی که شرایط مرزی زیر را در نقطه به حد کافی دور از مرزهای دیوارهٔ مغناطیسی $(z = \pm L)$ ارضاء می کنند، به دست آورد:

$$\Phi^{\uparrow}(1) + \frac{\Phi^{\prime \dagger}(1)}{ik^{\uparrow}} = 2I^{\uparrow}e^{-ik^{\uparrow}L} \qquad (\text{i.i.})$$

$$\Phi^{\downarrow}(1) + \frac{\Phi^{\downarrow}(1)}{ik^{\downarrow}} = 2I^{\downarrow}e^{-ik^{\downarrow}L} \qquad (\downarrow, \iota)$$

$$\Phi^{\prime\uparrow}(N)$$

$$\Phi^{\uparrow}(N) - \frac{\Phi^{\uparrow}(N)}{ik^{\uparrow}} = 0 \qquad (z. i)$$

$$\Phi^{\downarrow}(N) - \frac{\Phi^{\downarrow}(N)}{ik^{\downarrow}} = 0 \qquad (s, t)$$

مشخصه غيرخطي جريان-ولتاژ يک ديواره....

که در آن $f_{\mathcal{R}}^{\uparrow}(\epsilon)$ و $f_{\mathcal{L}}^{\uparrow}(\epsilon)$ بهترتیب تابع توزیع تعادلی حامل ها در نواحی فرومغناطیسی $F_{\mathcal{R}}$ و $F_{\mathcal{R}}$ هستند. طبق تابع توزيع آماري بولتزمان مي توان نوشت: $f_{c}^{\uparrow}(\epsilon) = f_{\mathcal{P}}^{\uparrow}(\epsilon) e^{-\frac{eV}{k_{B}T}}$ که در آن k_B ثابت بولتزمان و T دمای سیستم است. در نتیجه، چگالی جریان اسپینی در طرفین دیواره مغناطيسي بهصورت زير خواهند بود: $j_{S,L}(\epsilon) = j_L^{\uparrow}(\epsilon) - j_L^{\downarrow}(\epsilon)$ $= \left\{ \left(T_{\epsilon}^{\uparrow\uparrow} - T_{\epsilon}^{\uparrow\downarrow} \right) \right\}$ $-\left(T_{\epsilon}^{\uparrow\uparrow}+T_{\epsilon}^{\uparrow\downarrow}+2R_{\epsilon}^{\uparrow\downarrow}\right)e^{-\frac{eV}{k_{B}T}}\Big\{f_{\mathcal{R}}^{\uparrow}(\epsilon)$ $j_{S,\mathcal{R}}(\epsilon) = j_{\mathcal{R}}^{\uparrow}(\epsilon) - j_{\mathcal{R}}^{\downarrow}(\epsilon)$ $= \Big\{ \big(T_\epsilon^{\uparrow\uparrow} + T_\epsilon^{\uparrow\downarrow} + 2 R_\epsilon^{\uparrow\downarrow} \big)$ $- \left(T_{\epsilon}^{\uparrow\uparrow} - T_{\epsilon}^{\uparrow\downarrow}\right) e^{-\frac{eV}{k_BT}} \Big\} f_{\mathcal{R}}^{\uparrow}(\epsilon)$ با توجه به تابع توزيع ماكسول بولتزمان: $f_{\mathcal{P}}^{\uparrow}(\epsilon) \propto e^{-\epsilon/k_B T}$ و انتگرالگیری از عبارتهای اخیر در بازهٔ انرژی [∞ 0] چگالی جریان اسپینی کل بهدست میآید: $\frac{\mathcal{I}_{S,\mathcal{L}}}{\mathcal{I}_{S,\mathcal{R}}} = \frac{\frac{\overline{T}^{\uparrow\uparrow} - \overline{T}^{\uparrow\downarrow}}{\overline{T}^{\uparrow\uparrow} + \overline{T}^{\uparrow\downarrow} + 2\overline{R}^{\uparrow\downarrow}} - e^{-\frac{eV}{k_BT}}}{1 - \frac{\overline{T}^{\uparrow\uparrow} - \overline{T}^{\uparrow\downarrow}}{\overline{T}^{\uparrow\uparrow} + \overline{T}^{\uparrow\downarrow} + 2\overline{R}^{\uparrow\downarrow}} e^{-\frac{eV}{k_BT}}}$ ٥ که در آن $\overline{T}^{\uparrow \uparrow}$ و $\overline{T}^{\uparrow \uparrow}$ به ترتیب متوسط ضرایب عبور با یا بدون وارونگشت اسینی بوده و \overline{R}^{1} متوسط ضريب بازتاب با وارون گشت اسييني است که بەصورت زیر تعریف می شوند: $\overline{T}^{\uparrow\uparrow} = \frac{\int_0^\infty T_\epsilon^{\uparrow\uparrow} e^{-\epsilon/k_B T} d\epsilon}{\int_0^\infty e^{-\epsilon/k_B T} d\epsilon}$ (٦. الف)

$$\overline{T}^{\uparrow\downarrow} = \frac{\int_0^{\infty} T_{\epsilon}^{\uparrow\downarrow} e^{-\epsilon/k_B T} d\epsilon}{\int_0^{\infty} e^{-\epsilon/k_B T} d\epsilon} \qquad (\because. 1)$$

$$\overline{R}^{\uparrow\downarrow} = \frac{\int_0^\infty R_\epsilon^{\uparrow\downarrow} e^{-\epsilon/k_B T} d\epsilon}{\int_0^\infty e^{-\epsilon/k_B T} d\epsilon}$$
(ζ. ٦)

پتانسیل شیمیایی حاملهای اقلیت و اکثریت در فواصل دور از دیوارهٔ مغناطیسی با یکدیگر برابر شده متعابقاً، ضرایب عبور و بازتاب بهصورت زیر تعیین میشوند:

$$\begin{aligned} r^{\uparrow(\downarrow)} &= \left[\Phi^{\uparrow(\downarrow)}(1) - I^{\uparrow(\downarrow)} e^{-ik^{\uparrow(\downarrow)}L} \right] e^{-ik^{\uparrow(\downarrow)}L} \\ t^{\uparrow(\downarrow)} &= \Phi^{\uparrow(\downarrow)}(N) e^{-ik^{\uparrow(\downarrow)}L} \\ i &= 1 \cdots N \quad \text{aligned} \text{ adding} \text{ adding$$

مشخصهٔ جریان-ولتاژ یک دیوارهٔ مغناطیسی ۲۳ رادیان را که بین دو ناحیهٔ فرومغناطیسی با قطبش اسیینی بالا قرار گرفته است، مي توان با فرض تزريق الكترون ها با اسيين بالا از دو يايانه فرومغناطيسي با مغناطش همراستا به ديوارهٔ مغناطيسي تعيين نمود. الکترونهاي $\sigma = R_{\epsilon}^{\uparrow \sigma}$ تزريق شده با اسيين بالا، با احتمال $T_{\epsilon}^{\uparrow \sigma}$ و ↓) یا بدون (σ = 1) وارونگشت اسپینی به ترتیب از ديوارهٔ عبور و بازتاب مي يابند. زماني كه اختلاف یتانسیل ۷ در مرز دیوارهٔ مغناطیسی شکل می گیرد، نواحي فرومغناطیسي $F_{\mathcal{R}}$ و $F_{\mathcal{L}}$ به مانند دو انبارهٔ اسپینی با اسپین بالا که بهترتیب در پتانسیلهای شیمیایی و $\mu_{\mathcal{L}} = - \cdot / 0 \mathrm{eV}$ عمل مىكنند. لازم $\mu_{\mathcal{R}} = \cdot / 0 \mathrm{eV}$ بهذکر است که تغییر این پتانسیل.های شیمیایی در اثر تزريق جريان بسيار ناچيز تلقى مىشود. بنابراين، جریان اسیینی حامل های اقلیت و اکثریت در بازهٔ انرژی (ε, ε + Δε) در دو طرف ناحیه فرومغناطیسی بهصورت زير توصيف مي شوند:

$$j_{L}^{\uparrow}(\epsilon) = -(1 - R_{\epsilon}^{\uparrow\uparrow})f_{L}^{\uparrow}(\epsilon) + T_{\epsilon}^{\uparrow\uparrow}f_{R}^{\uparrow}(\epsilon)$$

$$j_{L}^{\downarrow}(\epsilon) = R_{\epsilon}^{\uparrow\downarrow}f_{L}^{\uparrow}(\epsilon) + T_{\epsilon}^{\uparrow\downarrow}f_{R}^{\uparrow}(\epsilon)$$

$$j_{R}^{\uparrow}(\epsilon) = -T_{\epsilon}^{\uparrow\uparrow}f_{L}^{\uparrow}(\epsilon) + (1 - R_{\epsilon}^{\uparrow\uparrow})f_{R}^{\uparrow}(\epsilon)$$

$$j_{R}^{\downarrow}(\epsilon) = -T_{\epsilon}^{\uparrow\downarrow}f_{L}^{\uparrow}(\epsilon) - R_{\epsilon}^{\uparrow\downarrow}f_{R}^{\uparrow}(\epsilon)$$

¹ Implicit Runge-Kutta Lobatto IIIA

و چگالی آنها بهترتیب مقادیر تعادلی n_0^{\downarrow} و n_0^{\uparrow} را به خود میگیرند. بهعبارت دیگر، هر گونه تغییر در چگالی حامل ها در مجاورت دیوارهٔ مغناطیسی باعث ایجاد اختلاف در پتانسیل شیمیایی حامل های اقلیت و اکثریت شده که برحسب چگالی حامل های اضافی و چگالی حالت ها در تراز فرمی، (ϵ_F) ، به صورت زیر بیان می شوند:

$$\mu^{\uparrow(\downarrow)} = \frac{\Delta n^{\uparrow(\downarrow)}}{\mathcal{N}(\epsilon_F)} = \frac{n^{\uparrow(\downarrow)} - n_0^{\uparrow(\downarrow)}}{\mathcal{N}(\epsilon_F)} \qquad \qquad \forall$$

$$\mu^{\uparrow(\downarrow)} = \frac{\lambda n^{\uparrow(\downarrow)}}{\mathcal{N}(\epsilon_F)}, \quad \lambda_{0}$$

$$\mu^{\downarrow(\downarrow)} = \frac{\lambda n^{\downarrow(\downarrow)}}{\mathcal{N}(\epsilon_F)}, \quad \lambda_{0}$$

$$\Delta n^{\uparrow} = -\Delta n^{\downarrow}$$

ولی به دلیل چگالی زیاد حامل های اکثریت $h_0^{1} \ll h_0^{1}$ تغییر نسبی حامل های اکثریت $(\frac{\Lambda n_0^{1}}{n_0^{1}})$ بسیار کمتر از تغییر نسبی حامل های اقلیت $(\frac{\Lambda n_0^{1}}{n_0^{1}})$ خواهد بود و این بدان معنی است که پتانسیل شیمیایی حامل های اکثریت $(^{1}\mu)$ در طرفین دیواره مغناطیسی در پتانسیل متصل شده به منابع بیرونی ثابت می مانند، در حالی که پتانسیل شیمیایی حامل های اقلیت $(^{1}\mu)$ در فاصلهٔ طولی $_{2} I$ از مرزهای دیواره تغییرات چشمگیری خواهد داشت. بنابراین، پتانسیل شیمیایی حامل های اکثریت در سرتاسر ناحیه فرومغناطیسی F_{2} و F_{2} به ترتیب برابر VeV – $\cong _{1}^{1}\mu$ و VeV + $\cong _{2}^{1}\mu$ قرار به ترتیب برابر مغناطیسی برابر است با:

$$egin{aligned} \Delta n^{\downarrow}(z) &= n^{\downarrow}(z) - n_0^{\downarrow} \ &= n_0^{\downarrow} \left(e^{rac{\Delta \mu^{\downarrow}(z)}{k_B T}} - 1
ight) \end{aligned}$$
 9

 $J_Q = J_Q$ حامل های اقلیت و اکثریت (= $J_Q = J_Q$) مجموع چگالی حامل های اقلیت و اکثریت (= $J_Q = J_R(L)$)، چگالی جریان کل را که مستقل از موفی، موقعیت مکانی Z است، نتیجه میدهد. از طرفی، چگالی جریان ناشی از حامل های اقلیت تماماً چگالی جریان پخشی است و از رابطهٔ زیر تبعیت میکند: $j_{\mathcal{R},\mathcal{L}}^{\downarrow} = eD \frac{dn^4(Z)}{dz}$ ۱.

اسپینی حامل ها به صورت نمایی در بازهٔ طولی L_s به حالت تعادل می رسند، در نتیجه: $\Delta n^{\downarrow}(z) = \begin{cases} \Delta n^{\downarrow}(-d/2)e^{\frac{(z+\frac{d}{2})}{L_s}} & z \leq -\frac{d}{2} \\ \Delta n^{\downarrow}(d/2)e^{-\frac{(z-\frac{d}{2})}{L_s}} & z \geq +\frac{d}{2} \end{cases}$ با جای گذاری عبارت اخیر در رابطهٔ ۱۰ می توان چگالی با جای گذاری عبارت اخیر در رابطهٔ ۱۰ می توان چگالی جریان حامل های اقلیت را به صورت زیر نوشت: $j^{\downarrow}\left(\mp \frac{d}{2}\right) = \pm \frac{eDn_0}{L_s} \Delta n^{\downarrow}\left(\mp \frac{d}{2}\right)$ $= \pm \frac{eDn_0}{L_s} \left(e^{\frac{\Delta \mu^{\downarrow}(\mp d/2)}{k_BT}} - 1\right)$ ۱۱ می توان ثابت کرد که پتانسیل شیمیایی حامل های اقلیت در هر یک از طرفین دیوارهٔ مغناطیسی برابر با

که در آن D ثابت پخش است. بدیهی است که چگالی

ديوارهٔ مغناطيسی است، يعنی، ٥٤٧ $\cong (-d/2) = \mu_L^4(-d/2) = \mu_R^4$ و پتانسيل $\mu_R^4(+d/2) \cong -...0$ و شيميايی حامل های اقليت نسبت به حالت تعادل در مرز ديوارهٔ مغناطيسی برابر با

$$\Delta \mu^{\downarrow} \left(-\frac{d}{2} \right) = \mu_{\mathcal{L}}^{\downarrow} \left(-\frac{d}{2} \right) - \mu_{\mathcal{L}}^{\downarrow} (-\infty) = +eV$$

$$\Delta \mu^{\downarrow} \left(+\frac{d}{2} \right) = \mu_{\mathcal{R}}^{\downarrow} \left(+\frac{d}{2} \right) - \mu_{\mathcal{R}}^{\downarrow} (+\infty) = -eV$$

در ابتدا می توان با در نظر گرفتن رابطهٔ پایستگی جریان در دو ناحیه فرومغناطیسی $F_{\mathcal{R}}$ و $F_{\mathcal{L}}$ و همچنین معادلهٔ بهدست آمده برای چگالی جریان حاملهای اقلیت در رابطهٔ ۱۱، چگالی جریان کل را به صورت زیر بهدست آورد:

$$\mathcal{J}_{Q} = \frac{2eDn_{0}^{1}}{L_{s}} \sinh\left(\frac{eV}{k_{B}T}\right) \\ \times \left\{1 + \frac{\overline{T}^{\uparrow\uparrow} + \overline{R}^{\uparrow\downarrow}}{\overline{T}^{\uparrow\downarrow} + \overline{R}^{\uparrow\downarrow}} \tanh^{2}\left(\frac{eV}{2k_{B}T}\right)\right\} \qquad \forall T$$

چگالی جریان اسپینی را نیز میتوان در مرز بین دیوارهٔ مغناطیسی و نواحی فرومغناطیسی بهشکل زیر تعیین کرد:

$$\mathcal{I}_{S,\mathcal{R}} = \frac{4eDn_0^{\downarrow}}{L_s} \sinh^2\left(\frac{eV}{2k_BT}\right)$$



شکل۳. احتمال عبور و بازتاب برای حاملهای فرودی با اسپین بالا برحسب تابعی از ε_F/Δ_{ex} بهازای ضخامت ۰٫۵، ۰٫۰ و ۰٫۰ نانومتر از دیواره مغناطیسی ۲۳ رادیان.

همان طور که در شکل ۳ دیده می شود، به از ای ضخامت ديوارهٔ d=۰٫۵ nm، حامل های جريان با اسپين بالا تقريباً در تمامي محدودهٔ انرژيهاي مثبت فرودي قادر بهعبور از دیوارهٔ مغناطیسی بوده ولی در انرژیهای فرمی منفی بهدلیل گذار بیدررو نه تقریباً کامل دچار وارونگشت اسپینی شده و بهدلیل عدم وجود حالتهایی با اسپین پایین در آن سوی دیگر دیواره متحمل بازتاب می گردند. در ضخامت nm نیز d = ۱٬۰ nm نیز رفتاری مشابه با حالت $d = \cdot_0 nm$ اتفاق می افتد با این تفاوت که در انرژی $\epsilon_F = \cdot \Lambda$ ٦٦ Δ_{ex} مطابق با تراز انرژی چاه کوانتومی معادل سد پتانسیل دیوارهٔ مغناطیسی، عبور تشدیدی نیز روی میدهد. تعداد عبورهای تشدیدی از یک دیوارهٔ مغناطیسی به یهنای دیواره و انرژی تبادلی بستگی دارد. افزایش پهنای ديوارهٔ مغناطيسی (حالت nm ديوارهٔ مغناطيسی (حالت d=٥، • nm) موجب زياد شدن تعداد عبورهای تشدیدی می شود. در حالت nm ·، d = 0، حامل های با انرژی کمتر بازتاب می یابند و در انرژیهای بالاتر (ولی کمتر از Δ_{ex}) حاملها بهطور

× $\left\{1 + \frac{\overline{T}^{\uparrow\uparrow} + \overline{R}^{\uparrow\downarrow}}{\overline{T}^{\uparrow\downarrow} + \overline{R}^{\uparrow\downarrow}} \tanh\left(\frac{eV}{2k_BT}\right)\right\}$ ١٣ بدیهی است که چگالی جریان اسپینی در دو طرف دیوارهٔ توسط عبارت (V) = $-J_{S,L}(-V)$ به هم مربوط می شوند. به عبارت دیگر گشتاور اسپینی کل $\mathcal{N}_{STT} =$ رادیان (= \mathcal{N}_{STT}

 $\overline{T}^{\uparrow\downarrow} + \overline{R}^{\uparrow\downarrow}$ بەدست $\overline{T}^{\uparrow\downarrow} + \overline{R}^{\uparrow\downarrow}$ بەدست $\mathcal{I}_{S,\mathcal{R}} - \mathcal{I}_{S,\mathcal{L}}$ بەدست $\overline{T}^{\uparrow\uparrow} + \overline{R}^{\uparrow\downarrow} + \overline{R}^{\uparrow\downarrow}$ بەدست مىآيد.

نتايج و بحث

در عبور از یک دیوارهٔ مغناطیسی ۲π رادیان، $\epsilon_F < \Delta_{ex}$ حامل های جریان با اسپین پایین و انرژی دارای تابع موج فرودی و عبوری میرا شونده بوده و قادر به عبور از سد پتانسیل ایجاد شده توسط مغناطش دیواره نیستند. بهعبارت دیگر، برای حاملهای فرودی با اسپین پایین انسداد کانال اسپینی روی میدهد که با احتمال یک بازتاب می یابند. احتمال عبور و بازتاب برای حاملهای فرودی با اسپین بالا برحسب تابعی از بهازای ضخامتهای مختلف دیواره در شکل ϵ_F/Δ_{ex} ۳ رسم شده است. محاسبات برای نانوسیم ساخته شده از نیمرسانای مغناطیسی رقیق شده (Ga,Mn)As) با انرژی شکافتگی اسپینی Δ_{ex} =٥٠ meV، جرم مؤثر حفرہ $m_{\circ} = m_{\circ} \, \Sigma m_{\circ}$ که در آن $m_{\circ} = m_{\circ} \, \Sigma m_{\circ}$ جرم الکترون آزاد است، انجام شده است [٢٦-٢٢]. همچنین، سطح مقطع نانوسیم کمتر از ٤ nm² در نظر گرفته شده است. در این ابعاد تنها یک مد عرضی در ترابرد شرکت مي کند.

۱۷۰

بیدررو (برای دیوارههای پهن) عبور داده می شوند. در انرژیهای بیشتر از Δ_{ex} عبور و بازتاب بههمراه وارون گشت اسیینی نیز روئیت می شود.



ىب دما بەازاى ضخامت هاي مختلف ديوارهٔ مغناطيسي.

نسبت عبور با وارونگشت اسپيني به عبور بدون وارونگشت اسپینی که نقش مؤثری در چگالی جریان و چگالی جریان اسپینی دارد، بهازای ضخامتهای مختلف دیوارهٔ مغناطیسی در شکل ٤ نشان داده شده است. همانطور که مشاهده میکنید، این نسبت با افزایش پهنای دیواره تا مقدار تقریبی nm بهتدریج افزایش می یابد، ولی از این مقدار به بعد رفتار کاهشی از خود نشان میدهد. زیرا با افزایش یهنای ديواره، حاملها دچار فرآيند بىدررو نه تقريباً كامل شده و ضریب عبور ^{††} کاهش می یابد و از طول دیوارهٔ بزرگتر از $\overline{T}^{\uparrow\uparrow}$ بەدلیا، ظهور بزرگتر از \overline{T} رفتارهای تشدیدی عبور، مجدداً افزایش می یابد. لازم بهذکر است که در طی این فرآیند، تغییرات چشمگیری در مقادیر ضریب عبور $\overline{T}^{\downarrow}$ و بازتاب $\overline{R}^{\downarrow}$ ایجاد نمى شود.



شکل٥. نمودار چگالی جریان بار و چگالی جریان اسپینی بهازای نسبتهای کلیدی مختلف.

در شکل۵، چگالی جریان و چگالی جریان اسیینی بهازای نسبتهای مختلف عبور با وارونگشت اسیینی به عبور بدون وارونگشت اسپینی ترسیم شده است. رفتار دیودی دیوارهٔ مغناطیسی از روی شکل چگالی جريان كاملاً مشهود است. آستانهٔ شروع كار ديود به نسبت كليدى وابسته است. با افزايش اين نسبت كليدى، ولتاژ آستانه شروع ديود بهدليل زياد شدن مقاومت دیوارهٔ مغناطیسی افزایش مییابد. مقدار این نسبت زوج یا فرد بودن مشخصهٔ جریان-ولتاژ را مشخص میکند، بهطوریکه با افزایش این نسبت، جملهٔ دوم رابطهٔ J_Q در برابر جملهٔ اول آن قابل صرفنظر بوده و مشخصهٔ جریان-ولتاژ دارای تابعیت فرد میشود، در حالی که چگالی جریان اسپینی در این شرايط همواره تابعيت زوج از خود بروز ميدهد و اين بر خلاف حالتي است که در ديواره مغناطيسي π راديان رخ میدهد [۱۹]، چرا که در این دیوارهها رفتار چگالی جریان اسپینی بهصورت تابعی فردی از ولتاژ بایاس اعمالی است. بالا بودن نسبت کلیدی باعث فرد شدن

وحيد فلاحي و همكاران

[6] W. Black, B. Das, Programmable logic using giant-magnetoresistance and spin-dependent tunneling devices, *Journal of Applied Physics* 87 (2000) 6674–6679.

[7] S.S.P. Parkin, Shiftable magnetic shift register and method of using the same, *U.S. Patent* No. 6834005 (2004).

[8] S. Parkin, S. Yang, Memory on the racetrack, *Nature Nanotechnology* **10** (2015) 195–198.

[9] J. Akerman, Toward a universal memory, *Science* **308** (2005) 508–510.

[10] J. Chen, W. Chao, Q.W. Shi, Spintronic logic circuit design for nanoscale computation, *IEEE Proceedings, Electronics, Circuits and Systems* **13-15** (2004) 195–198.

[11] C. Chappert, A. Fert, F. Nguyen Van Dau, The emergence of spin electronics in data storage, *Nature Materials* **6** (2007) 813–823.

[12] D. Chiba, Y. Sato, T. Kita, F. Matsukura, H. Ohno, Current-driven magnetization reversal in a ferromagnetic semiconductor (Ga,Mn)As /GaAs/(Ga,Mn)As tunnel junction. *Physical Review Letters* **93** (2004) 216602.

[13] M. Elsen, Spin transfer experiments on (Ga, Mn)As/(In,Ga)As/(Ga,Mn)As tunnel junctions, *Physical Review B* **73** (2006) 035303.

[14] V.K. Dugaev, J. Berakdar, J. Barnaś, Reflection of electrons from a domain wall in magnetic nanojunctions, *Physical Review B* 68 (2003) 104434.

[15] R.F. Sabirianov, A.K. Solanki, J.D. Burton, S.S. Jaswal, E.Y. Tsymbal, Domain-wall magnetoresistance of Co nanowires, *Physical Review B* **72** (2005) 054443.

[16] R. Sykora, I. Turek, Transmission and reflection of spin-polarized electrons propagating through a model domain wall, *ACTA Physica Polonica A* **113** (2008) 15–18.

[17] M. Czerner, B. Yavorsky, I. Mertig, The role of noncollinear magnetic order and magnetic

تابع غیرخطی J_{S,L(R)}/J_Q که قطبش اسپینی را نشان میدهد، میشود.

نتيجه گيري

در این تحقیق، یک رهیافت جدید برای حل معادله جفت شدهٔ شرودینگر اسپینی یک دیوارهٔ مغناطیسی با اعمال شرایط مرزی ارائه شد. همچنین یک رابطهٔ تحلیلی برای چگالی جریان و چگالی جریان اسپینی برحسب دما و ضرایب عبور و بازتاب بهدست آمد. رفتار دیودی دیوارهٔ مغناطیسی از روی پروفایل چگالی جریان برحسب ولتاژ نشان داده شد و در نهایت غیرخطی بودن قطبش اسپینی برحسب ولتاژ اعمالی ثابت گردید.

مرجعها

[1] M.N. Baibich, J.M. Bruto, A. Fert, F. Nguyen Van Dau, F. Petroff, P. Eitenne, G. Creuzet, A. Friederich, J. Chazelas, Giant Magnetoresistance of (001)Fe/(001)Cr Magnetic Superlattices, *Physical Review Letters* **61** (1988) 2472–2475.

[2] G. Binasch, P. Grünberg, F. Saurenbach, W. Zinn, Enhanced magnetoresistance in layered magnetic structures with antiferromagnetic interlayer exchange, *Physical Review B* 39 (1989) 4828–4830.

[3] M. Julliere, Tunneling between ferromagnetic films, *Physics letters A* 54 (1975) 225–226.

[4] T. Miyazaki, N. Tezuka, Giant magnetic tunneling effect in Fe/Al₂O₃/Fe junction, *Journal of Magnetism and Magnetic Materials* **139** (1995) L231–L234.

[5] J.S. Moodera, L.R. Kinder, T.M. Wong, R. Meservey, Large magnetoresistance at room temperature in ferromagnetic thin film tunnel junctions, *Physical Review Letters* **74** (1995) 3273–3276.

domain wall nesting in magnetic tunnel junction films: a Lorentz TEM study, *Journal of Physics D: Applied Physics* **48** (2015) 055001.

[23] Y. Jang, S.R. Bowden, M. Mascaro, J. Unguris, C.A. Ross, Formation and structure of 360 and 540 degree domain walls in thin magnetic stripes, *Applied Physics Letters* **100** (2012) 062407.

[24] I. Garate, A.H. MacDonald, Influence of a transport current on magnetic anisotropy in gyrotropic ferromagnets, *Physical Review B* 80 (2009) 134403.

[25] H. Ohno, Properties of ferromagnetic III–V semiconductors, *Journal of Magnetism and Magnetic Materials* **200** (1999) 110–129.

[26] V. Fallahi, R. Safaei, Voltage drop due to longitudinal spin accumulation across the ballistic domain wall, *Physical Review B* **94** (2016) 064426 anisotropy for the transport properties through nanowires, *Physica Status Solidi B* **247** (2010) 2594–2602.

[18] M.E. Flatté, G. Vignale, Unipolar spin diodes and transistors, *Applied Physics Letters* **78** (2001) 1273–1275.

[19] G. Vignale, M.E. Flatté, Nonlinear spinpolarized transport through a ferromagnetic domain wall, *Physical Review Letters* **89** (2002) 098302.

[20] M. Deutsch, G. Vignale, M.E. Flatté, Effect of electrical bias on spin transport across a magnetic domain wall, *Journal of Applied Physics* **96** (2004) 7424–7427.

[21] E.A. Golovatski, M.E. Flatté, Spin torque and charge resistance of ferromagnetic semiconductor 2π and π domain walls, *Physical Review B* 84 (2011) 115210.

[22] K.J. O'Shea, K. Rode, H. Kurt, D. McGrouther, D.A. MacLaren, Concentric 360°

Nonlinear current-voltage characteristic of a 2π domain wall in *p*-type magnetic semiconductor nanowires Vahid Fallahi^{*}, Reza Abdi, Reza Aghbolaghi

Department of Physics & Optics and Laser Engineering, Faculty of Sciences, University of Bonab 5551761167 Bonab, East-Azerbaijan, Iran

Received: 15.04.2016 Final revised: 05.11.2016 Accepted: 13.03.2017

Abstract

In this paper, the current-voltage characteristic of a 2π domain wall formed between two semiconducting magnetic nanowires of *p*-type material with very high spin polarization at a given temperature *T* has been investigated. In this regard, the transmission and reflection probabilities of the carriers from the 2π wall have been obtained by solving the coupled Schrödinger equations for the up and the down spin components of the wave function, and accordingly then the charge and spin current density has been calculated. In the study of spin-diode behavior of the domain wall, it has been shown that the threshold voltage of the diode increases with the domain wall width. Also, the nonlinear dependence of the spin polarization on the applied voltage has been determined for a spin transistor application.

Keywords: Ferromagnetic nanowire, Domain wall, Current-voltage characteristic, Spin polarization